

C08C ゴムの処理または化学的変性

注

このサブクラスは、以下のものを包含する：

- ・天然ゴムまたは共役ジエンゴムへのプロセス；
- ・ゴム一般へのプロセス。

製造

- 1/00 ゴムラテックスの処理
- 1/02 ・濃縮前または中のゴムラテックスの化学的または物理的処理
- 1/04 ・・精製；脱たんぱく
- 1/06 ・・ゴムラテックスの保存
- 1/065 ・・分散ゴム粒子径の増加 [2]
- 1/07 ・・・使用凝集剤に特徴のあるもの [2]
- 1/075 ・・濃縮 [2]
- 1/08 ・・・クリーミング剤の使用による [2]
- 1/10 ・・・遠心分離による [2]
- 1/12 ・・・蒸発による [2]
- 1/14 ・凝固
- 1/15 ・・使用する凝集剤に特徴のあるもの [2]
- 1/16 ・・フロック状で
- 2/00 ゴム溶液の処理 [2]
- 2/02 ・精製 [2]
- 2/04 ・・触媒残渣の除去 [2]
- 2/06 ・溶液からゴムの採取 [2]
- 3/00 凝集ゴムの処理
- 3/02 ・精製 [2]
- 4/00 C 0 8 C 1 / 0 0 ~ C 0 8 C 3 / 0 2 に属さない加硫前のゴム処理 [2]
- 19/00 ゴムの化学的変性 [2]

注

グループ C 0 8 C 1 9 / 0 2 ~ C 0 8 C 1 9 / 3 0 においては、ラストプレイス優先ルールが適用される、すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り、プロセスは最後の適切な個所に分類する。 [2]

- 19/02 ・水素添加 [2]
- 19/04 ・酸化 [2]
- 19/06 ・・エポキシ化 [2]
- 19/08 ・解重合 [2]
- 19/10 ・異性化；環化 [2]
- 19/12 ・分子内へのハロゲン原子の導入 [2]
- 19/14 ・・ハロゲンとの反応による [2]
- 19/16 ・・ハロゲン化水素との反応による [2]
- 19/18 ・・ハロゲン化炭化水素との反応による [2]
- 19/20 ・分子内へのいおう原子の導入 [2]
- 19/22 ・分子内への窒素原子の導入 [2]
- 19/24 ・分子内へのりん原子の導入 [2]
- 19/25 ・分子内へのけい素原子の導入 [5]
- 19/26 ・分子内への金属原子の導入 [2]
- 19/28 ・炭素 - 炭素不飽和結合をもつ化合物との反応 (グラフト重合体 C 0 8 F 2 7 9 / 0 0) [2]

- 19/30 ・高分子の異種原子または異種原子含有基と反応する試薬の付加 [2]
- 19/32 ・・ハロゲンまたはハロゲン含有基との反応 [2]
- 19/34 ・・酸素または酸素含有基との反応 [2]
- 19/36 ・・・カルボキシ基との [2]
- 19/38 ・・・ヒドロキシ基との [2]
- 19/40 ・・・エポキシ基との [2]
- 19/42 ・・金属または金属含有基との反応 [2]
- 19/44 ・・・分子鎖の一端または両端においてのみ金属原子をもつポリマーの [2]